(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Oktober 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/091818 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000603
- (22) Internationales Anmeldedatum:

24. März 2004 (24.03.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

B08B 3/02

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 16 644.0

11. April 2003 (11.04.2003) DE

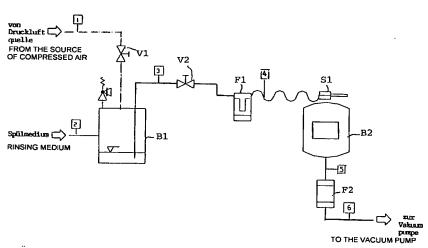
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 02, 70442 Stuttgart (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KOEBERLE, Konrad [DE/DE]; Ossiacher Weg 11, 71522 Backnang (DE). MUELLER, Anke [DE/DE]; Auf Hart 81, 71706 Markgroeningen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LOW PRESSURE INJECTION MODULE AND METHOD FOR LOW PRESSURE INJECTION CLEANING WITH RESIDUAL DIRT ANALYSIS OF COMPONENTS

(54) Bezeichnung: NIEDERDRUCKSPRITZMODUL UND VERFAHREN ZUR NIEDERDRUCKSPRITZREINIGUNG MIT RESTSCHMUTZANALYSE VON BAUTEILEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for low pressure injection cleaning and residual dirt analysis of components. Said method consists in preparing a presentation container (B1) which is filled with a rinsing medium, impinging the inlet side of the presentation container (B1) with compressed air, guiding the rinsing medium which had been impinged upon by compressed air to an injection lance (S1), injection cleaning a component by injecting the rinsing medium injected from the injection lance (S1), collecting the rinsing medium charged with particles in a collecting container (B2) after the injection cleaning process, providing an in-line-analysis filter (F2) arranged on an outlet side of the collecting container (B2) in such a manner that is cross-flown by the rinsing medium which is charged with particles, filtering the particles from the rinsing medium by means of the analysis filter (F2) and finally, analysing the impurities with the aid of the particles filtered by the analysis filter. The invention also relates to a low pressure injection module which is suitable for use with said method.

WO 2004/091818 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse von Bauteilen und weist die Bereitstellung eines mit einem Spülmedium gefüllten Vorlagebehälters (B1), die eingangsseitige Beaufschlagung des Vorlagebehälters (B1) mit Druckluft, das Leiten des druckluftbeaufschlagten Spülmediums zu einer Spritzlanze (S1), die Spritzreinigung eines Bauteils durch Ausspritzen mit dem aus der Spritzlanze (S1) ausgespritzten Spülmedium, das Auffangen des nach der Spritzreinigung mit Partikeln belasteten Spülmediums in einem Auffangbehälter (B2), die Bereitstellung eines an einer Ausströmseite des Auffangbehälters (B2) angeordneten In-Line-Analysefilters (F2) so, dass es von dem partikelbelasteten Spülmedium durchströmt wird, das Ausfiltern der Partikel aus dem Spülmedium mit dem Analysefilter (F2) und schliesslich die Restschmutzanalyse anhand der vom Analysefilter ausgefiterten Partikel, sowie ein für dieses Verfahren eingerichtetes Niederdruck-Spritzmodul.

5

30

NIEDERDRUCKSPRITZMODUL UND VERFAHREN ZUR NIEDERDRUCKSPRITZREINIGUNG MIT RESTSCHMUTZANALYSE VON BAUTEILEN

10 Stand der Technik

Die Erfindung befasst sich mit einem Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse von Bauteilen mittels eines Niederdruck-Spritzmoduls.

Derzeit wird in bekannten Fällen eine Restreinigung und Restschmutzbestimmung von Bauteilen im Tauchverfahren gegebenenfalls mit Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Mit einem derartigen Verfahren kann insbesondere die Abreinigung der Außenflächen der Bauteile gewährleistet werden. Dagegen ist die Reinigungswirkung in Innenbereichen von Bauteilen, z.B. Durchgangs- oder Sacklochbohrungen, nicht in jedem Fall sichergestellt. In einigen Fällen kommen zur Reinigung auch Spülstände zum Einsatz, in denen mittels Adapter bei hohen Drücken Reinigungsmedium durch das Bauteil in geschlossenem Kreislauf gepumpt wird.

Die geschilderten bekannten Verfahren zur Restreinigung und Restschmutzbestimmung von Bauteilen haben demnach die Nachteile, dass sich Durchgangs- und Sacklochbohrungen in vielen Fällen nicht oder nur schwer reinigen lassen, dass die zum Einsatz kommenden Reinigungsmodule zumeist nur an bestimmte Bauteilegeometrien angepasst sind und häufig

auch durch den geschlossenen Kreislauf des Spülmediums eine aufwendige Filtertechnik benötigen.

Aufgabe und Vorteile

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, die geschilderten Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse sowie ein Niederdruck-Spritzmodul so anzugeben, dass eine gezielte Innenreinigung auch von schwer zugänglichen Stellen, wie Durchgangs- und Sacklochbohrungen mit einer einfachen Filtertechnik und kompatibel für verschiedene Bauteilegeometrien durchführbar ist.

Der Kern eines die obige Aufgabe lösenden Niederdruck-Spritzmoduls besteht darin, dass eine partikelfreie 15 Druckerzeugung ohne Pumpe mit einem ein Spülmedium enthaltenden druckluftbeaufschlagten Vorlagebehälter durchgeführt wird, ausgangsseitig des Vorlagebehälters eine auswechselbare Spritzlanze mit variablem Durchmesser, Form und Länge angebracht ist, die mit einem 20 Dosiermembranventil gekoppelt werden kann; bei der Verwendung von Düsen ist auch eine Außenreinigung der Bauteile möglich, und dass weiterhin das bei der Spritzreinigung entstehende partikelbelastete Spülmedium in einem Auffangbehälter aufgefangen wird, in dem ein 25 Analysefilter eingebaut ist, welches die Partikel aus dem Spülmedium ausfiltert und zur nachträglichen Analyse derselben aufbewahrt.

Ein mit einem derartigen Niederdruck-Spritzmodul arbeitendes Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse von Bauteilen weist folgende Schritte auf:

- A: Bereitstellen eines mit einem Spülmedium befüllten Vorlagebehälters;
- B: eingangsseitige Beaufschlagung des Vorlagebehälters mit Druckluft von einer Druckluftquelle;
- 5 C: Leiten des druckbeaufschlagten Spülmediums vom Vorlagebehälter zu einer Spritzlanze;

10

- D: Spritzreinigung des Bauteils durch Ausspritzen mit dem aus der Spritzlanze gespritzten Spülmedium;
- E: Auffangen des nach der Spritzreinigung mit Partikeln belasteten Spülmediums in einem Auffangbehälter;
- F: Bereitstellen eines an einer Ausströmseite des Auffangbehälters angeordneten Analysefilters so, dass es von dem partikelbelasteten Spülmedium durchströmt wird;
- 15 G: Ausfiltern der Partikel aus dem Spülmedium mit dem Analysefilter, und
 - H: Restschmutzanalyse anhand der vom Analysefilter ausgefilterten Partikel.
- Dabei ist zu bevorzugen, dass das Ausfiltern der Partikel durch Absaugen des Spülmediums mittels einer an der Ausströmseite des Auffangbehälters stromabwärts des Analysefilters angeordneten Vakuumpumpe unterstützt wird. Die Restschmutzanalyse der ausgefilterten Partikel kann lichtmikroskopisch oder rasterelektronenmikroskopisch ausgeführt werden. Mit diesen Merkmalen ergeben sich folgende Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens und
- gezielte Innenreinigung von schwer zugänglichen

 Stellen der Bauteile, wie Durchgangs- oder
 Sacklochbohrungen durch Einsatz von auswechselbaren
 Spritzlanzen mit angepasster Geometrie;

des erfindungsgemäßen Niederdruck-Spritzmoduls:

- variabler Druck (z.B. 2 bis 6 bar), je nach Bauteil einstell- oder regelbar;
- Keine aufwendige Filtertechnik durch offenen Spülkreislauf;
- 5 Direkte Filtererzeugung zur Sauberkeitsanalytik für Rasterelektronenmikroskop oder Lichtmikroskop;
 - einsetzbar für verschiedene Bauteilegeometrien;
 - totraumfreie, partikelarme Anlagentechnik.

10 Ausführungsbeispiel

15

Die nachstehende Beschreibung beschreibt bezugnehmend auf die einzige Figur 1, welche die erfindungswesentlichen Komponenten anhand eines Verfahrensfließbilds darstellt, ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse sowie ein dafür eingesetztes Niederdruck-Spritzmodul.

Gemäß Figur 1 kommt erfindungsgemäß ein Niederdruck-Spritzmodul zum Einsatz, dessen Hauptkomponenten aus 20 einem mit Druckluft von einer Druckluftquelle (Leitung 1) mit Druckluft beaufschlagten Vorlagebehälter B1, welcher mit einem Spülmedium (über eine Leitung 2) gefüllt wird, einer ausgangsseitig des Vorlagebehälters B1 über ein Vorfilter F1 angeschlossenen und über die Leitungen 3 und 25 4 in Spülmediumkommunikation mit dem Vorlagebehälter B1 stehenden Spritzlanze S1, einem Auffangbehälter B2, einem In-Line-Analysefilter F2, welches am Auffangbehälter B2 über eine Leitung 5 angeschlossen ist, und das aus dem nach dem Spülen des Bauteils vom Auffangbehälter B2 aufgefangenen partikelbelasteten Spülmedium Partikel 30 ausfiltert und diese zu ihrer nachträglichen Analyse aufbewahrt, und einer über eine Leitung 6 angeschlossenen (nicht gezeigten) Vakuumpumpe bestehen. Alle Anlagenteile

bestehen bevorzugt aus Edelstahl und sind totraumoptimiert.

Zunächst wird der Vorlagebehälter B1 mit gefiltertem Spülmedium über die Leitung 2 befüllt. Er kann durch den 5 Anschluss an ein werksseitiges Druckluftnetz (Leitung 1) als Druckluftquelle mit einem maximalen Druck von etwa 6 bar betrieben werden. Die Steuerung oder Regelung des Vorlagedrucks erfolgt durch ein in der Druckluftzuleitung 1 liegendes Ventil V1. Über die Spritzeinheit S1 mit 10 Lanze kann das Spülmedium auch langen Durchgangsbohrungen zugeführt werden. Damit die notwendige Beweglichkeit der Spüllanze S1 gewährleistet ist, ist die Spüllanze S1 über einen flexiblen Schlauch 4 an dem Vorfilter F1 15 angeschlossen. Zwischen Vorfilter F1 und dem Vorlagebehälter B1 befindet sich in der Leitung 3 ein zweites Regel/Stellventil V2 zur bedarfsgerechten Regelung/Einstellung des Drucks und/oder der Menge des Spülmediums zum Vorfilter F1 bzw. zur Spüllanze S1. 20 Aufgrund der auswechselbaren Spritzlanze S1, deren Durchmesser und Länge je nach Bauteil variieren kann, und durch die flexible Leitung 4 können auch kompliziert gestaltete Bauteile, d.h. auch Durchgangs- und Sacklochbohrungen, die von verschiedenen Seiten in das 25 Bauteil eingebracht sind, gespült, d.h. ausgespritzt

Im Auffangbehälter B2 wird das mit Partikeln belastete Spülmedium nach dem Ausspritzen der Bauteile gesammelt.

30 Dazu weitet sich die obere Öffnung des Auffangbehälters B2 vorteilhafterweise trichterförmig nach oben auf. Das vom Auffangbehälter B2 gesammelte partikelbelastete Medium wird über den In-Line-Analysefilter F2 mit Hilfe

werden.

der (nicht gezeigten) Vakuumpumpe abgesaugt. Das erzeugte Filter kann danach sofort untersucht und für die Restschmutzbestimmung ausgewertet werden.

5 Eine nicht von der Erfindung umfasste Alternative wäre die Druckerzeugung für das Spülmedium über Pumpen, was eine aufwendige Filtertechnik für das Spülmedium nötig macht, um hohe Reinheit desselben zur garantieren. Ferner entsteht ein höherer Druckverlust, der in der Pumpen
10 leistung vorgehalten werden muss. Dagegen wird bei dem erfindungsgemäß eingesetzten Verfahren mit einem offenen Kreislauf gearbeitet, bei dem der Druck in einfacher Weise variabel und keine aufwendige Filtertechnik nötig ist.

15

20

Das vorgeschlagene Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse von Bauteilen und das
dafür eingesetzte Niederdruck-Spritzmodul wurden bislang
erfolgreich an Bauteilen mit sauberkeitskritischen
Innenbereichen erprobt, wie z.B. an Hochdruckpumpen für
Dieseleinspritzsysteme, Einspritzdüsen, Hydroaggregaten
für ABS-Systeme und an sonstigen Komponenten von
Kraftfahrzeug-Einspritzsystemen erprobt.

5

PATENTANSPRÜCHE

1. Niederdruck-Spritzmodul zur Spritzreinigung von Bauteilen mit

- einem Vorlagebehälter (B1) zur Aufnahme eines
 Spülmediums, der eingangsseitig mit Druckluft von einer
 Druckluftquelle beaufschlagbar und ausgangsseitig mit
 einer Spritzlanze (S1) zum druckbeaufschlagten
 Ausspritzen eines Bauteils mit dem Spülmedium verbunden
 ist, und
- einem Auffangbehälter (B2), der zum Auffangen des nach der Spritzreinigung des Bauteils mit Partikeln belasteten Spülmediums angeordnet und in dessen Ausströmseite ein Analysefilter (F2) so eingebaut ist, dass es die Partikel aus dem mit Hilfe einer Vakuumpumpe abgesaugten Spülmedium ausfiltert und zur nachträglichen Analyse desselben aufbewahrt.
- Niederdruck-Spritzmodul nach Anspruch 1, dadurch
 gekennzeichnet, dass die Spritzlanze (S1) auswechselbar am Vorlagebehälter (B1) anbringbar ist.
- Niederdruck-Spritzmodul nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet, dass eine von einer
 Druckluftquelle zum Vorlagebehälter (B1) führende
 Druckluftzufuhr ein erstes Regel/Stellventil (V1) durch
 bedarfsgerechten Regelung/Einstellung des Drucks der
 Druckluft aufweist.

5

10

25

- 4. Niederdruck-Spritzmodul nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Vorlagebehälter (B1) und der Spritzlanze (S1) ein Vorfilter (F1) für das Spülmedium eingesetzt ist.
- 5. Niederdruck-Spritzmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Vorfilter (F1) und dem Vorlagebehälter (B1) ein zweites Regel/Stellventil (V2) zur bedarfsgerechten Regelung/Einstellung des Drucks bzw. der Menge des Spülmediums zur Spüllanze (S1) eingesetzt ist.
- 6. Niederdruck-Spritzmodul nach Anspruch 1, dadurch

 15 gekennzeichnet, dass die Spritzlanze (S1) mit einem

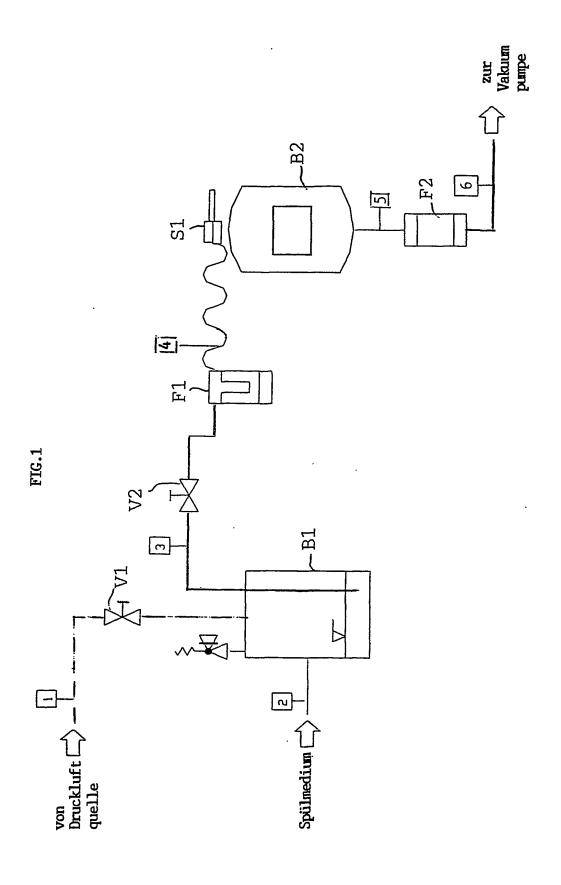
 Dosierventil verbunden ist.
 - 7. Verfahren zur Niederdruck-Spritzreinigung und Restschmutzanalyse von Bauteilen mit folgenden Schritten:
- 20 A: Bereitstellen eines mit einem Spülmedium befüllten Vorlagebehälters (B1);
 - B: eingangsseitige Beaufschlagung des Vorlagebehälters (B1) mit Druckluft von einer Druckluftquelle;
 - C: Leiten des druckbeaufschlagten Spülmediums vom Vorlagebehälter (B1) zu einer Spritzlanze (S1);
 - D: Spritzreinigung des Bauteils durch Ausspritzen mit dem aus der Spritzlanze (S1) gespritzten Spülmedium;
 - E: Auffangen des nach der Spritzreinigung mit Partikeln belasteten Spülmediums in einem Auffangbehälter (B2);
- 30 F: Bereitstellen eines an einer Ausströmseite des Auffangbehälters (B2) angeordneten Analysefilters (F2) so, dass es von dem partikelbelasteten Spülmedium durchströmt wird;

- G: Ausfiltern der Partikel aus dem Spülmedium mit dem Analysefilter (F2), und
- H: Restschmutzanalyse anhand der vom Analysefilter ausgefilterten Partikel.

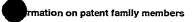
5

30

- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck der Druckluft in Schritt B auf einen gewünschten Wert geregelt oder eingestellt wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das in Schritt C zur Spritzlanze (S1) geleitete Spülmedium durch ein Vorfilter (F1) vorgefiltert wird.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt D eine je nach Bauteilegeometrie gestaltete auswechselbare Spritzlanze (S1) eingesetzt wird.
- 11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt G das Ausfiltern der Partikel aus dem Spülmedium durch Absaugen desselben mittels einer an der Ausströmseite des Auffangbehälters stromabwärts des Analysefilters (F2) angeordneten Vakuumpumpe unterstützt wird.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Restschmutzanalyse der ausgefülterten Partikel lichtmikroskopisch oder rasterelektronenmikroskopisch ausgeführt wird.



A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER								
IPC 7	B08B3/02								
According	to International Potent Classics at the control of								
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC									
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)									
IPC 7 B08B									
Documentation searched other than minimum.									
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched									
Electronic o	data base consulted during the international search (name of da	ita base and, where practical, search terms used	<u> </u>						
EPO-In	nternal		•						
ļ									
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT								
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	ne relevant passages	Relevant to claim No.						
			THOST WITH TO CIGHT 140.						
Χ	FR 2 704 780 A (VIEL JEAN PIER	RF)	1 2 6						
	10 November 1994 (1994-11-10)		1,3,6						
Y	abstract: figures		2,4,5						
А	page 4, line 20 - page 5, line	30 ·	7						
Υ	115 2003/0109E2 A1 (SCHOMMED 30)								
•	US 2003/010852 A1 (SCHOMMER JOI 16 January 2003 (2003-01-16)	4,5							
	abstract; figure 6	·							
•	paragraph '0040!	·							
.,									
Y	US 6 258 177 B1 (EASTMAN JR ARM	NOLD B ET	2						
	AL) 10 July 2001 (2001-07-10) abstract		_						
	column 2, line 26 - line 32								
			,						
		·							
-	•	1							
ŀ			•						
	<u> </u>								
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	V Dotont formit							
		Patent family members are listed in	annex.						
Special categories of cited documents: 'T' later document published after the International filing date 'A' document definite the case of the international filing date									
A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance									
E* earlier document but published on or after the international invention									
L' document which may throw doubts on priority, dain(c) or cannot be considered novel or cannot be considered to									
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention									
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or properties.									
P* document published prior to the international filing data but									
"&" document member of the same patent family									
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report									
20 303 0004									
30	July 2004	11/08/2004							
Name and mailing address of the ISA Authorized officer									
. European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk									
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Plontz, N	ļ						
	(101 10/070-0010								



rtemational Application No
TT/DE2004/000603

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
FR 2704780	Α	10-11-1994	FR	2704780 A1	10-11-1994
US 2003010852	A1	16-01-2003	NONE		
US 6258177	B1	10-07-2001	NONE		

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 B08B3/02 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 **B08B** Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie® Betr. Anspruch Nr. X FR 2 704 780 A (VIEL JEAN PIERRE) 1,3,6 10. November 1994 (1994-11-10) Zusammenfassung; Abbildungen Α Seite 4, Zeile 20 - Seite 5, Zeile 30 Υ US 2003/010852 A1 (SCHOMMER JOHN E) 16. Januar 2003 (2003-01-16) Zusammenfassung; Abbildung 6 Absatz '0040! Y US 6 258 177 B1 (EASTMAN JR ARNOLD B 2 AL) 10. Juli 2001 (2001-07-10) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 26 - Zeile 32 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 30. Juli 2004 11/08/2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Plontz, N



lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamille		Datum der Veröffentlichung
FR 2704780	A	10-11-1994	FR	2704780 A1	10-11-1994
US 2003010852	A1	16-01-2003	KEINE		
US 6258177	B1	10-07-2001	KEINE		